



● 三邊局於第 29 屆年會公開發表啟用 Common Citation Document

由美國專利商標局 (USPTO)、歐洲專利局 (EPO) 及日本特許廳 (JPO) 組成的三邊局 (Trilateral) 為促進彼此間的工作分享, 前於 2010 年的第 28 屆年會中達成共識, 同意持續發展 Common Citation Document (簡稱 CCD) 平台, 提供專利審查人員及專利資訊使用者可在一份文件中看到三個專利局對同一申請案所引用的先前技術。第一版公用版並已於 2011 年 11 月推出。

CCD 平台是三邊局所發展的專利資訊工具, 就同一申請案提供各局的引證資料, 結合參與專利局對同一申請案所引用的先前技術, 可於單一頁面看到數個專利局對同一申請案的檢索結果。

CCD 平台的建立是三邊局持續進行技術調和的過程, 目的是要建立適當的基礎建設, 促進全球專利系統進一步的整合。

➤ CCD 即將納入 Espacnet

世界各主要專利局一直嘗試尋求能更有效率及分擔工作的方法, 這些工作分擔的努力, 對大眾的助益之一就是 CCD, 也就是將各局的審查檢索結果集合於單一文件。

例如, 一項發明案同時由 EPO、USPTO 及 JPO 專利審查人員進行檢索, 則三個專利局會各自產生檢索結果。CCD 可結合各專利局審查人員所引用的個別文獻, 並將檢索結果以清單的形式呈現。



當然，CCD 的內容是動態且互動的，會隨著新的檢索結果而更新，另每一個引用的文獻亦會超連結至 Espacnet 的相關文件。

EPO 希望在 Espacnet 連結 CCD 紀錄，以取得某一申請案之專利家族的引用文獻。

► 三邊局年度會議的里程碑

CCD 是為提高三邊局的效率而設計的，同時也希望能夠節省專利資訊使用者（如發明人及專利分析家）的時間與精力。

在 2011 年 11 月三邊局的第 29 屆年會中，EPO 局長 Benoit Battistelli 表示：「CCD 的啟用是各局合作的里程碑，可顯著的改進全球專利制度的效率。基於產業界所提出的計畫，此一新工具提供在不同專利局提出申請案的詳細資訊，特別是公司及發明人受益良多。」

USPTO 局長 David Kappos 表示，「為了使這個計劃實現，三邊局已開發出一種全新的文獻交換方式。這項工具原僅包括三邊局的資料，但現已擴大涵蓋其他專利局，使全球都可使用這項數位資訊。」

CCD 由 EPO 主辦，運用 EPO 的全球專利資料庫系統，目前可以經由三邊局網站使用（網址 www.trilateral.net/CCD）。

<http://www.epo.org/news-issues/news/2011/20111111.html> 歐洲專利局

<http://www.trilateral.net/news/pressrelease20111110.pdf> 三邊局

<http://www.trilateral.net/citation.html> CCD 網站